



Benchmark Technologies社のEZProbeレティクルには、レジスト寸法を迅速に評価するため、線幅およびコンタクト測定値を設けてあります。構造は、すべての電子計測システムにほぼ対応するものです。

EZProbeレティクルは、正確なウェーハ特性解析および最重要生産モニタリングを、従来の方法に比べて実質的に高速でしかも高い繰り返し精度で実現します。

先進的プロセス制御システムという顧客の要望を実現したEZProbeレティクルは、膜厚とシート抵抗性が重要となる広範囲のプロセス用途に役立てることができます。

EZProbeレティクルは、お客様の生産要求に合うさまざまな構成で提示されます。

特長

- ・ 5.0 nm の繰り返し機能
- ・ OPC および位相シフトのデザイン
- ・ カスタム デザイン
- ・ 標準プローブ装置を用いた自動データ収集

用途

- ・ フォーカス
- ・ 露光
- ・ 解像度